Частотно-энергетические характеристики Cu–Ne-лазера при различной длительности переднего фронта импульса возбуждения

П.А.Бохан, П.П.Гугин, Дм.Э.Закревский, М.А.Лаврухин

Исследованы генерационные характеристики лазера на парах меди в трубке с принудительным нагревом, имеющей длину 50 см и диаметр 2 см, в режиме возбуждения цугом импульсов. Проведены сравнительные исследования частотно-энергетических характеристик лазера при длительности переднего фронта импульса возбуждения \sim 25 нс (при разряде емкости через тиратрон и линию магнитного сжатия) и \sim 3 и 1 нс (с использованием схем с быстродействующим ключом – кивотроном). Показано, что уменьшение длительности фронта приводит к увеличению оптимальной частоты следования импульсов до \sim 30 кГц, эффективности генерации до 3.2 % и погонной мощности генерации свыше 100 Вт/м. Полученные результаты подтверждают концепцию ограничения частотно-энергетических характеристик лазера на парах меди из-за недостаточной скорости ввода энергии в плазму при высоких предымпульсных концентрациях электронов.

Ключевые слова: лазер на парах меди, частотно-энергетические характеристики, длительность фронта импульса возбуждения.

1. Введение

Несмотря на конкуренцию со стороны твердотельных лазеров видимого диапазона с диодной накачкой, лазер на парах меди благодаря ряду своих непревзойденных параметров находит применение в области точной обработки материалов [1, 2], медицины [3], в физическом эксперименте [4, 5], при высокоскоростной регистрации объектов и процессов с помощью усилителей яркости [6-10] и др. Для быстродействующих усилителей яркости требуются высокие частоты следования импульсов генерации f и большая выходная мощность. Этим требованиям удовлетворяют лазеры на смеси CuBr-Ne-H2, имеющие максимум выходной мощности на частотах в десятки кГц [11, 12]. Однако для практических применений более перспективны долговечные отпаянные приборы, например на смеси Си-Ne-H2 или Си-Ne при высоком (более 100 Тор) давлении неона. Оптимальная частота следования для этих лазеров, соответствующая максимальной мощности и эффективности генерации, лежит в диапазоне f = 5-20 кГц [12–15], для CuBr–Ne–H₂ характерны f =20 – 50 кГц [12,16]. С увеличением f энергетические параметры ухудшаются. В работе [17] эффективность генерации CuBr-Ne-H₂-лазера при оптимальной частоте f =50 кГц составила ~0.7%, при повышении f до 100 кГц – 0.42%, а при f = 200 кГц – 0.13%. В работе [18] в лазере на

П.А.Бохан, П.П.Гугин, М.А.Лаврухин. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 13;

e-mail: bokhan@isp.nsc.ru

Поступила в редакцию 1 марта 2019 г., после доработки – 12 апреля 2019 г.

парах меди с модифицированной кинетикой эффективность генерации достигала 2.8% при $f = 18 \ {\rm k}\Gamma{\rm q}$, в [19] – 1.4% на $f = 25 \ {\rm k}\Gamma{\rm q}$, 0.7% на 50 ${\rm k}\Gamma{\rm q}$ и 0.3% на 100 ${\rm k}\Gamma{\rm q}$. В настоящее время в условиях пониженного энерговклада для Cu-Ne-H₂-лазеров достигнуты $f \approx 230 \ {\rm k}\Gamma{\rm q}$ [20] и для CuBr-Ne-H₂-лазеров – $f \approx 700 \ {\rm k}\Gamma{\rm q}$ [11], но они имеют малую выходную мощность и эффективность, что ограничивает область их применений.

В работе [21] было показано, что ограничение частотно-энергетических характеристик генерации в лазере на парах меди возникает из-за недостаточной скорости ввода энергии, что приводит к медленному разогреву электронов при их высокой предымпульсной концентрации n_e^0 . При сближении импульсов и росте n_e^0 происходят разнообразные процессы, ухудшающие условия получения генерации, такие как ослабление скорости нагрева электронного газа, скин-эффект, ступенчатые процессы расселения резонансных состояний, повышение степени ионизации паров и др. В конечном итоге это приводит к перераспределению скорости накачки верхних и нижних лазерных состояний в пользу последних, что ограничивает частотно-энергетические характеристики генерации [22, 23].

Одним из способов повышения эффективности лазерной генерации на самоограниченных переходах является укорочение переднего фронта импульса накачки, вплоть до «мгновенного», с длительностью фронта ~10⁻⁹ с [14, 21, 24]. В работе [25] было показано, что в этом случае существенно улучшаются и частотно-энергетические характеристики. В частности, прогнозируется увеличение погонной средней мощности генерации до ~200 Вт/м без снижения эффективности в газоразрядных трубках (ГРТ) с диаметром d = 2 см [22]. В настоящее время именно с укорочением фронта и управлением длительностью импульса накачки связывают перспективы увеличения мощности и эффективности лазеров на самоограниченных переходах [14, 15, 25–27].

Дм.Э.Закревский. Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 13; Томский государственный университет, Россия, 634050 Томск, просп. Ленина, 36

Для генерации импульсов накачки с наносекундным фронтом нарастания в [28–30] был использован новый тип коммутатора – кивотрон, представляющий собой разрядное устройство с планарной или коаксиальной геометрией на основе «открытого» разряда с генерацией встречных электронных пучков. Исследования, проведенные в последнее время, позволили определить область условий и параметров функционирования, в которых сохраняются высокие коммутационные характеристики кивотронов, представляющие интерес для возбуждения лазеров. Предельные отдельно достигаемые параметры кивотронов таковы: время коммутации на активноиндуктивную нагрузку до 100 пс, *f* до 100 кГц, рабочие напряжения U = 2-100 кВ, коммутируемые плотности тока до 1 кА/см² [30].

Цель настоящей работы – сравнительное исследование частотно-энергетических характеристик Cu–Ne-лазера при различной длительности переднего фронта импульса возбуждения в более широком диапазоне условий, чем это было выполнено в работе [25].

2. Экспериментальная установка и методика измерений

Исследования были выполнены с лазером на парах меди, активный элемент, которого подобен описанному в работе [25], за исключением того, что ГРТ длиной 50 см и с внутренним диаметром d = 2 см была выполнена из ВеО-керамики. Цилиндрические электроды из реакционно спеченного карбида кремния SiC с удельным сопротивлением $\rho \approx 0.5 \, \text{Om} \cdot \text{см}$ монтировались на концах ГРТ. Внешняя поверхность электродов металлизировалась пленкой молибдена и соединялась с водоохлаждаемыми цилиндрическими вводами, установленными на концах кварцевого кожуха. При установке обратного токопровода вблизи кожуха расчетная индуктивность активного элемента составляла ~150 нГн. Трубка помещалась в кварцевый кожух диаметром 60 мм, заполненный теплоизолятором из порошка ZrO2 марки ОСЧ. ГРТ имела независимое управление температурой (до 1600°C) с помощью встроенного нагревателя из Мо-проволоки, наматываемой на внешнюю поверхность. Контроль температуры осуществлялся с помощью инфракрасного пирометра серии КМ3ст. Питание нагревателей осуществлялось полупериодами сетевого напряжения через понижающий трансформатор, защищенный от воздействия высоковольтных импульсов *LC*-цепочками. В каждой четвертой паузе импульсов нагревателя подавался цуг из 10 высоковольтных импульсов накачки. Цуговый метод изучения свойств лазера имеет ряд преимуществ перед методом регулярных импульсов в саморазогревном режиме из-за сложности в последнем случае одновременного соблюдения оптимальных температурных условий и параметров накачки и позволяет исследовать характеристики лазерной генерации в широком диапазоне параметров возбуждения и температуры активной среды.

Сравнительные исследования проведены для трех видов импульсов накачки: 1 – формируемого при разряде емкости через тиратрон ТГИ1-1000/25 и линию магнитного сжатия с фронтом после оконечного каскада (по уровню (0.1-0.9) $\tau \approx 25$ нс; 2-c помощью кивотрона с $\tau \approx$ 3 нс, заполненного смесью He-H₂ с давлением 2 и 1 Тор соответственно и работоспособного до частоты следования $f \approx 30$ кГц с коммутируемым напряжением до $U_0 =$ 19 кВ; 3 – с помощью кивотрона с $\tau \approx 1$ нс, заполненного смесью He-H₂ с давлением 4 и 0.5 Тор соответственно и работоспособного до $f \approx 13$ кГц при $U_0 = 17$ кВ. Использовался планарный кивотрон с генерацией встречных электронных пучков, состоящий из двух ускорительных зазоров длиной по 3 мм, разделенных общей молибденовой сеткой-анодом с геометрической прозрачностью ~92%. Рабочий диаметр SiC-катодов с $\rho = 0.5$ Ом · см составлял 30 мм.

Схема включения ГРТ в цепь питания при использовании кивотрона показана на рис.1. В отличие от работы [25] ГРТ одним концом заземлялась через токоизмерительное сопротивление и шунтировалась тремя параллельными линейками из высокоскоростных SiC-диодов C4D05120E. Это позволило снизить импульс напряжения на ГРТ во время зарядки рабочей емкости за время 50–60 нс до напряжения $U \approx 300-400$ В, не влияющего на выходные характеристики лазера. В варианте с магнитной компрессией использовалась традиционная схема накачки с обострительной емкостью [14]. Регистрация параметров накачки и генерации проводилась осциллографом Tektronix TDS 2024В с полосой 200 МГц, сигналы на который подавались с резистивных делителей напряжения, токового шунта и вакуумного фотодиода ФК 32. Коммутационные характеристики кивотрона измерялись с помощью осциллографа Tektronix DPO 70804 с полосой



Рис.1. Схема включения активного элемента.

пропускания 8 ГГц, мощность генерации лазера фиксировалась тепловым датчиком S310C (Thorlabs). Как правило, параметры импульсов накачки и генерации устанавливались к третьему импульсу и далее оставались неизменными до конца цуга. Представленные ниже экспериментальные данные в основном получены при измерении параметров в десятом импульсе.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис.2,*а* в качестве примера показаны осциллограммы напряжения *U* на ГРТ, тока *I* через нее, вкладываемой мгновенной мощности накачки, являющейся их произведением, P = UI, и импульса генерации при питании от генератора с линией магнитного сжатия. Использовалась оптимальная величина рабочей емкости $C = 15d^2/L \approx$ 1100 пФ (*d* и *L* в см). Пиковая емкость составляла $C_p \approx$ 1000 пФ. Давление буферного газа неона $p_{\rm Ne} = 45$ Тор, температура трубки T = 1525 °C была близка к оптимальной, f = 3 кГц, $U_0 = 16$ кВ. На рис.2,*б* приведены осциллограммы для случая питания ГРТ импульсами, формируемыми с помощью кивотрона, с $\tau \approx 1$ нс, C = 1100 пФ, $p_{\rm Ne} = 45$ Тор, T = 1570 °C, f = 10 кГц, $U_0 = 17$ кВ. Из представленных осциллограмм тока *I* и вкладываемой мощ-



Рис.2. Осциллограммы импульсов напряжения U, тока I, мощности накачки P и генерации w_{las} для десятого импульса в цуге импульсов: схема с магнитным сжатием, $C = 1100 \text{ n}\Phi$, $T = 1525 \,^{\circ}\text{C}$, f = 3 кГц, $U_0 = 16 \text{ кВ}$ (a) и схема с кивотроном, $C = 1100 \text{ n}\Phi$, $T = 1570 \,^{\circ}\text{C}$, $f = 10 \text{ к}\Gamma$ ц, $U_0 = 17 \text{ кB}$ (δ).

ности *P* видно, что они существенно различаются. В частности, при питании от кивотрона на переднем фронте импульса тока регистрируется выброс длительностью ~5 нс, вызванный током смещения через паразитную емкость ГРТ и индуктивностью датчика тока. Разрядный ток достигает максимума через время задержки τ_d , которое при f = 10 кГц равно ~10 нс. С ростом f эта задержка уменьшается и при f > 20 кГц пики тока смещения и разрядного тока сливаются. Величина τ_d также уменьшается с ростом температуры ГРТ. В результате на ГРТ формируется близкий к прямоугольному импульса, формируемого в схеме с магнитным сжатием.

На рис.3 показано поведение энергии генерации (в десятом импульсе) w_{las} при изменении T газоразрядной трубки в схеме с магнитным сжатием для f = 3 кГц и в схеме с кивотроном для f = 10 кГц. Повышение оптимальной рабочей температуры T_{opt} , соответствующей максимуму w_{las} , при использовании кивотрона связано с достижением более высокой величины амплитуды напряжения при заданном значении U_0 , которая позволяет поддерживать требуемую температуру электронов при бо́льшем давлении паров меди.

На рис.4 для $T_{\rm opt}$ показаны зависимости от f средней мощности генерации P_{las} и эффективности генерации η_{las} , определяемой относительно энергии, запасенной в емкости *C*, для схемы с магнитным сжатием при $U_0 = 16 \text{ кB}$ и для схемы с кивотроном с
 $\tau=1$ нс при $U_0=17$ к В. Выбор рабочего напряжения на кивотроне $U_0 = 17 \text{ кB}$ был обусловлен тем, чтобы при $f = 3 \ \kappa \Gamma \mu$ энергия генерации для обоих вариантов была одинакова. Это условие приводит к тому, что $\eta_{\rm las}$ в схеме с кивотроном на низких частотах ниже, чем в схеме с магнитным сжатием. При $f \approx 5 \, \mathrm{k}\Gamma \mathrm{\mu}$ величины η_{las} сравниваются, а при f > 6 кГц схема с использованием кивотрона оказывается намного эффективнее. В результате максимальная выходная мощность для кивотрона с $\tau = 1$ нс в ~3 раза выше, чем для схемы с магнитным сжатием. Примечательно, что $\eta_{\rm las}$ до $f\approx 10~{\rm k}\Gamma{\rm m}$ в схеме с кивотроном возрастает, а затем наблюдается медленный спад. Он обусловлен тем, что при f > 10 кГц сам кивотрон срабатывает раньше, чем напряжение на $C_{\rm p}$ достигает максимальной величины, что приводит к снижению амплитуды напряжения на ГРТ.



Рис.3. Влияние температуры *T* на энергию генерации $w_{\rm las}$ в десятом импульсе: схема с магнитным сжатием, f = 3 кГц, $\tau \approx 25$ нс, $U_0 = 16$ кВ, C = 1100 пФ, $p_{\rm Ne} = 45$ Тор (*I*), схема с кивотроном, f = 10 кГц, $\tau \approx 1$ нс, $U_0 = 19$ кВ, C = 1100 пФ, $p_{\rm Ne} = 45$ Тор (*2*), схема с кивотроном, f = 20 кГц, $\tau \approx 3$ нс, $U_0 = 20$ кВ, C = 440 пФ, $p_{\rm Ne} = 150$ Тор (*3*).



Рис.4. Зависимости средней мощности $P_{\text{las}}(a)$ и эффективности генерации $\eta_{\text{las}}(\delta)$ от частоты следования *f*: схема с магнитным сжатием, $\tau \approx 25$ нс, $p_{\text{Ne}} = 45$ Top, $U_0 = 16$ кВ, C = 1100 пФ (*l*), схема с кивотроном, $\tau \approx 1$ нс, $p_{\text{Ne}} = 45$ Top, $U_0 = 17$ кВ, C = 1100 пФ (*2*) и $\tau \approx 3$ нс, $p_{\text{Ne}} = 45$ Top, $U_0 = 17$ кВ, C = 1100 пФ (*3*).

Для увеличения времени задержки срабатывания и, следовательно, для возможности работы на более высоких частотах следования использовалась работа кивотрона при пониженном давлении смеси He-H₂, что увеличивало длительность фронта коммутации τ до 3 нс. Характеристики генерации P_{las} и η_{las} в зависимости от f при $U_0 = 17$ кВ показаны на рис.4 зависимостями 3. Из них следует, что, хотя оптимальная частота следования в ~3 раза выше ($f \approx 16-17$ кГц), чем частота для схемы с магнитным сжатием, однако P_{las} и η_{las} меньше, чем эти характеристики для варианта при использовании кивотрона с $\tau = 1$ нс. Сравнение осциллограмм напряжения показывает, что с ростом f происходит перераспределение падения напряжения между ГРТ и кивотроном не в пользу ГРТ.

Для повышения импеданса ГРТ давление неона в активной среде лазера было увеличено до $p_{\text{Ne}} = 150$ Top. Повышение рабочего давления приводит к необходимости повышения U₀. Для сохранения энерговклада С была снижена до 440 пФ. На рис.3 показано влияние Т на энергию генерации при $U_0 = 20 \text{ кВ}$ и $f = 20 \text{ к}\Gamma \mathfrak{l}$ (3). Повышение U_0 приводит к росту T_{opt} выше 1600 °С, и в эксперименте она не достигалась. На рис.5 показаны зависимости P_{las} и η_{las} от f при $\tau = 3$ нс. Исследования проведены для $f \ge 15$ кГц, т. к. при меньших частотах квазистационарный режим в течение цуга из 10 импульсов не успевает устанавливаться. Видно существенное повышение оптимальной f по сравнению с частотой следования для $p_{\rm Ne} = 45$ Тор. Благодаря лучшему согласованию генератора накачки с ГРТ получена и более высокая эффективность. Однако величина оптимальной вкладыва-



Рис.5. Зависимости средней мощности $P_{\text{las}}(I)$ и эффективности генерации $\eta_{\text{las}}(2)$ от частоты следования f; схема с кивотроном, $\tau \approx 3$ нс, $p_{\text{Ne}} = 150$ Top, $U_0 = 19$ кВ, C = 440 пФ.

емой энергии, соответствующей максимуму w_{las} , несмотря на большие различия в параметрах импульсов накачки, остается практически одинаковой, что следует из рис.6, на котором представлены зависимости эффективности генерации η_{las} от запасаемой энергии W. Повидимому, это обусловлено развитием ступенчатых процессов расселения верхних рабочих уровней, т. к. согласно расчетам по моделям из работ [31, 32] концентрация электронов к концу импульса генерации достигает $(2-3) \times 10^{14}$ см⁻³.

Видна существенная разница в генерационных характеристиках при использовании разных способов питания лазера. При p_{Ne} = 45 Тор и возбуждении импульсами в схеме с линией магнитного сжатия w_{las} и η_{las} уменьшаются при $f = 3 \kappa \Gamma$ ц, а в схеме с $\tau = 1$ нс эти параметры возрастают до $f = 10 \ \kappa \Gamma$ ц с дальнейшим постепенным уменьшением. В схеме с $\tau = 3$ нс при повышенном давлении неона $p_{\rm Ne} = 150$ Тор во время цуга импульсов достигается средняя мощность генерации $P_{\rm las} \approx 40-50~{\rm Br}$ при $\eta_{\rm las} \approx 2.6\%$ и ~54 Вт при $\eta_{\text{las}} \approx 2.3$ %. Из представленных выше результатов следует, что P_{las} повышается в 3 раза при использовании кивотрона для ГРТ с $p_{\rm Ne}\approx45$ Тор и в 5 раз – с $p_{\rm Ne}$ ≈ 150 Тор по сравнению с $P_{\rm las}$ для схемы питания с магнитной схемой сжатия при давлении $p_{\rm Ne} \approx 45$ Top. Погонная мощность генерации при $p_{\rm Ne} \approx 150$ Тор достигает ~100 Bт/м, что вдвое лучше, чем мощность для активного элемента «Кристалл LT-40Cu» с добавкой водорода и длиной ГРТ 120 см [13].



Рис.6. Зависимости эффективности генерации η_{las} от запасаемой энергии *W*: схема с кивотроном, $p_{\text{Ne}} = 150$ Top, f = 20 кГц, C = 440 пФ, $\tau \approx 3$ нс (*I*), схема с магнитным сжатием, $p_{\text{Ne}} = 45$ Top, f = 3 кГц, C = 1100 пФ, $\tau = 25$ нс (*2*).

4. Заключение

Экспериментальные исследования продемонстрировали положительное влияние уменьшения длительности фронта импульса напряжения на энергетические характеристики Cu-Ne-лазера. С уменьшением т до 1-3 нс диапазон оптимальных частот следования импульсов увеличивается до $f \approx 30$ кГц, эффективность генерации достигает 3.2%, а погонная мощность генерации при $p_{\rm Ne} \approx$ 150 Тор превышает ~100 Вт/м. При этом величина вкладываемой энергии, соответствующей максимуму w_{las}, несмотря на различия в параметрах импульсов накачки, остается практически одинаковой. Полученные результаты подтверждают справедливость ранее разработанной концепции о механизмах ограничения частотно-энергетических характеристик лазера на парах меди [21, 22, 24, 25]. Поэтому можно ожидать дальнейшего существенного улучшения его выходных характеристик при совершенствовании генератора накачки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-08-00121).

- 1. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазерная прецизионная микрообработка материалов (М.: Физматлит, 2016).
- Солдатов А.Н., Мирза С.Ю., Полунин Ю.П., Реймер И.В., Шумейко А.С., Юдин Н.А. Стекло и керамика, №11, 3 (2014).
- Peng Q., Juzeniene A., Chen J., Svaasand L.O., Warloe T., Giercksky K.-E., Moan J. *Rep. Prog. Phys.*, **71**, 056701 (2008).
- Kireev S.V., Shnyrev S.L., Simanovsky I.G., Suganeev S.V. Laser Phys. Lett., 11, 095701 (2014).
- Дьячков А.Б., Горкунов А.А., Лабозин А.В., Миронов С.М., Панченко В.Я., Фирсов В.А., Цветков Г.О. Квантовая электроника, 48, 75 (2018) [Quantum Electron., 48, 75 (2018)].
- Абрамов Д.В., Аракелян С.М., Климовский И.И., Кучерик А.О., Прокошев В.Г. Оптический экурн., 74 (8), 73 (2007).
- Бужинский Р.О., Земсков К.И., Исаев А.А., Власов А.В., Ральченко В.Г. ПТЭ, №2, 156 (2010).
- Осипов В.В., Евтушенко Г.С., Лисенков В.В., Платонов В.В., Подкин А.В., Тихонов Е.В., Тригуб М.В., Федоров К.В. Квантовая электроника, 46, 821 (2016) [Quantum Electron., 46, 821 (2016)].
- 9. Trigub M.V., Platonov V.V., Evtushenko G.S., Osipov V.V., Evtushenko T.G. *Vacuum*, **143**, 486 (2017).
- Methods and Instruments for Visual and Optical Diagnostics of Objects and Fast Processes. Ed. by G.S. Evtushenko (Nova Science Publishers, Inc., 2018).
- Нехорошев В.О., Федоров В.Ф., Евтушенко Г.С., Торгаев С.Н. Квантовая электроника, 42, 877 (2012) [Quantum Electron., 42, 877 (2012)].

- Евтушенко Г.С., Шиянов Д.В., Губарев Ф.А. Лазеры на парах металлов с высокими частотами следования импульсов (Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2010).
- Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазеры на парах меди (М.: Физматлит, 2005).
- Батенин В.М., Бойченко А.М., Бучанов В.В., Казарян М.А., Климовский И.И., Молодых Э.И. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов – 2 (М.: Физматлит, 2009, Т.1).
- Батенин В.М., Бохан П.А., Бучанов В.В., Евтушенко Г.С., Казарян М.А., Карпухин В.Т., Климовский И.И., Маликов М.М. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов – 2 (М.: Физматлит, 2011, Т.2).
- 16. Little C.E. Metal Vapour Lasers: Physics, Engineering and Applications (Wiley-VCH, 1999).
- Шиянов Д.В., Евтушенко Г.С., Суханов В.Б., Федоров В.Ф. Квантовая электроника, **32**, 680 (2002) [Quantum Electron., **32**, 680 (2002)].
- Le Guadec E., Coutance P., Bertrand G., Peltier C. *IEEE J. Quantum Electron.*, 35, 1616 (1999).
- Marshall G.D., Coutts D.W. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 6, 623 (2000).
- Солдатов А.Н., Федоров В.Ф. Изв. Вузов. Сер. Физика, 26 (9), 80 (1983).
- Бохан П.А., Герасимов В.А., Соломонов В.И., Щеглов В.Б. Квантовая электропика, 5, 2162 (1978) [Sov. J. Quantum Electron., 8, 1220 (1978)].
- Бохан П.А., Закревский Д.Э. Квантовая электроника, 32, 602 (2002) [Quantum Electron., 32, 602 (2002)].
- Бохан П.А., Закревский Д.Э., Лаврухин М.А., Лябин Н.А., Чурсин А.Д. Квантовая электроника, 46, 100 (2016) [Quantum Electron., 46, 100 (2016)].
- Батенин В.М., Климовский И.И., Селезнева Л.А. ТВТ, 18, 707 (1980).
- Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э., Казарян М.А., Лаврухин М.А., Лябин Н.А. Квантовая электропика, 43, 715 (2013) [Quantum Electron., 43, 715 (2013)].
- Солдатов А.Н., Федоров В.Ф., Юдин Н.А. Квантовая электроника, 21, 733 (1994) [Quantum Electron., 24, 677 (1994)].
- 27. Юркин А.А. Квантовая электроника, **46**, 301 (2016) [Quantum Electron., **46**, 301 (2016)].
- Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э., Лаврухин М.А. ЖТФ, 85 (10), 50 (2015).
- Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э., Лаврухин М.А. ЖТФ, 85 (10), 58 (2015).
- Bokhan P.A., Gugin P.P., Lavrukhin M.A., Schweigert I.V., Alexandrov A.L., Zakrevsky Dm.E. J. Phys. D: Appl. Phys., 51, 404002 (2018).
- Борович Б.Л., Юрченко Н.И. Квантовая электроника, 11, 2081 (1984) [Sov. J. Quantum Electron., 14, 1391 (1984)].
- Carman R.J., Brown D.J.W., Piper I.A. *IEEE J. Quantum Electron.*, 30, 1876 (1994).